# APPARATUS FOR MANUFACTURING COLOR FILTER AND METHOD FOR MANUFACTURING COLOR FILTER USING THE SAME

Publication number: JP2002189115

Publication date:

2002-07-05

Inventor:

**SAKINO SHIGEO** 

Applicant:

**CANON KK** 

Classification:

- International:

B41J2/01; G02B5/20; G02F1/13; G02F1/1335;

B41J2/01; G02B5/20; G02F1/13; (IPC1-7): G02B5/20;

B41J2/01; G02F1/13; G02F1/1335

- european:

Application number: JP20000386274 20001220 Priority number(s): JP20000386274 20001220

Report a data error here

#### Abstract of JP2002189115

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a highly reliable color filter with excellent productivity. SOLUTION: A substrate to be colored and a plotting head are highly accurately aligned with each other in each of the horizontal direction and the vertical direction by discharging ink to a dummy substrate to be colored and detecting the landing position and the alignment mark.

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-189115

(P2002-189115A)

(43)公開日 平成14年7月5日(2002.7.5)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		5	f-7]-h*(参考)
G 0 2 B	5/20	101	G 0 2 B	5/20	101	2 C 0 5 6
B41J	2/01		G 0 2 F	1/13	101	2H048
G 0 2 F	1/13	101		1/1335	505	2H088
	1/1335	505	B41J	3/04	101Z	2H091

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特願2000-386274(P2000-386274)	(71)出願人 000001007
		キヤノン株式会社
(22)出願日	平成12年12月20日(2000.12.20)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者 崎野 茂夫
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
		ノン株式会社内
		(74)代理人 100096828
		弁理士 渡辺 敬介 (外1名)
		Fターム(参考) 20056 EB08 EB13 EB37 FA15 FB01
		FB08
		2H048 BA64 BB02 BB08 BB42
		2H088 FA30 HA08 HA12 MA20
		2H091 FA02Y FA35Y GA13 LA12

# (54) 【発明の名称】 カラーフィルタ製造装置及びこれを用いた製造方法

# (57)【要約】

【課題】 信頼性の高いカラーフィルタを生産性良く製造する。

【解決手段】 ダミーの被着色基板にインクを吐出し、 その着弾位置とアライメントマークを検出して被着色基 板と描画ヘッドとの水平方向及び垂直方向の各方向にお いて高精度に位置合わせする。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット方式により、被着色基板 上に複数色のインクを付与してカラーフィルタを製造す る製造装置であって、被着色基板を搭載する手段と、被 着色基板の上方に位置し、複数のノズルを有する描画へ ッドを複数色の色毎に備え、各ヘッドの回転及び各ヘッ ドの位置をヘッド毎に調整可能で且つ全体で回転可能な ヘッドユニットと、該被着色基板の着色面に平行な方向 において該被着色基板を上記描画ヘッドに対して相対的 に移動させる水平調整手段と、上記描画ヘッドと被着色 基板との距離を測定するヘッド/基板間検出手段と、上 記描画ヘッドと被着色基板との距離を調整する垂直調整 手段と、上記被着色基板上に形成されたアライメントマ ーク或いはブラックマトリクスの位置、及び上記描画へ ッドから吐出されたインクの着弾位置を検出する位置検 出手段と、を少なくとも有し、上記複数の描画ヘッドか ら同時に複数色のインクを被着色基板に吐出して複数色 の画素を同時に描画することを特徴とするカラーフィル 夕製造装置。

【請求項2】 上記ヘッドユニットが装置に固定されて 20 いる請求項1に記載のカラーフィルタ製造装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載のカラーフィル タ製造装置によるカラーフィルタの製造方法であって、 被着色基板の搭載手段にダミーの被着色基板を搭載する 工程と、ヘッド/基板間検出手段及び垂直調整手段によ って該ダミー被着色基板と描画ヘッドとの距離を調整す る工程と、位置検出手段により被着色基板上のアライメ ントマーク或いはブラックマトリクスを検出して、該位 置検出手段とダミー被着色基板との位置合わせを行う工 程と、描画ヘッドからダミー被着色基板にインクを吐出 する工程と、水平調整手段及び位置検出手段により、ダ ミー被着色基板上のインク着弾位置、アライメントマー ク或いはブラックマトリクスの変位を検出する工程と、 上記検出結果に基づいて、ヘッドユニット内において各 描画ヘッドの相対的位置及び各描画ヘッドの回転を調整 し、さらにヘッドユニットの回転を調整して各描画ヘッ ドのノズルのピッチを着色ピッチと一致させる工程と、 上記ダミー被着色基板を被着色基板に交換する工程と、 該被着色基板と描画ヘッドとの距離が上記ダミー被着色 基板と描画ヘッドとの距離となるようにヘッド・基板間 40 検出手段及び垂直調整手段によって調整する工程と、位 置検出手段により該被着色基板上のアライメントマーク 或いはブラックマトリクスを検出して、被着色基板と描 画ヘッドとの位置合わせを、水平調整手段により行う工 程と、水平調整手段により被着色基板を描画ヘッドに対 して相対的に移動させながら各描画ヘッドから被着色基 板にインクを吐出する工程と、を少なくとも有すること を特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項4】 上記ヘッドユニット内における各描画へ ッドの調整工程を、他の製造装置において行う請求項3 50

に記載のカラーフィルタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラーテレビ、パ ーソナルコンピュータ等に使用されるカラー液晶ディス プレイの構成部材であるカラーフィルタの製造装置と該 製造装置を用いたカラーフィルタの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、カラーフィルタの製造としては、 10 一般に下記の方法が使用されていた。

【0003】①染色法:ガラス基板上に染色用の材料で ある水溶性の高分子材料を形成し、これをフォトリソグ ラフィ工程により所望のパターンに形成後、パターンを 染色槽に浸漬して着色されたパターンを得る。この工程 を3回繰り返すことによりR(赤)、G(緑)、B (青) のカラーフィルタを形成する。

【0004】②顔料分散法:現在染色法にとってかわり つつある方法であり、ガラス基板上に顔料を分散した感 光性樹脂層を形成し、これをパターニングすることによ り単色のパターンを得る。この工程を3回繰り返すこと により、R、G、Bのカラーフィルタを形成する。

【0005】③電着法:ガラス基板上に透明電極をパタ ーニングし、顔料、樹脂、電解液等の入った電着塗装液 に浸漬して単色を電着する。この工程を3回繰り返すこ とにより、R、G、Bのカラーフィルタを形成する。

【0006】④印刷法:熱硬化型の樹脂に顔料を分散さ せ、印刷を3回繰り返すことにより、R、G、Bのカラ ーフィルタを形成し、最後に焼成する。

【0007】これらの方法に共通しているのは、R、 G、Bの3色のカラーフィルタを形成するために、同一 工程を3回繰り返す必要があり、コストが高くなる、工 程数が多いために歩留まりが低下する、等の問題がある ことである。

【0008】さらに、電着法では形成可能なパターンの 形状が限定されるため、TFT型(TFT、即ち薄膜ト ランジスタをスイッチング素子に用いたアクティブマト リクス駆動型)には適用が困難である。また、印刷法で は解像性が悪く、パターン微細化への対応が困難等の問 題が挙げられる。

【0009】これらの問題を補うべく、インクジェット 方式によるカラーフィルタの製造方法が、例えば特開昭 59-75205号公報、特開昭63-235901号 公報、特開平1-217302号公報に開示されてい る。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の インクジェット方式によりカラーフィルタを製造する製 造装置においては、装置の機能が不十分であり、生産性 が十分に考慮されていないと言う問題があった。

【0011】本発明の課題は、インクジェット方式の特

30

3

性を生かし、安価で信頼性の高いカラーフィルタを製造 しうる装置と該装置を用いた製造方法を提供することに ある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明の第一は、インク ジェット方式により、被着色基板上に複数色のインクを 付与してカラーフィルタを製造する製造装置であって、 被着色基板を搭載する手段と、被着色基板の上方に位置 し、複数のノズルを有する描画ヘッドを複数色の色毎に 備え、各ヘッドの回転及び各ヘッドの位置をヘッド毎に 調整可能で且つ全体で回転可能なヘッドユニットと、該 被着色基板の着色面に平行な方向において該被着色基板 を上記描画ヘッドに対して相対的に移動させる水平調整 手段と、上記描画ヘッドと被着色基板との距離を測定す るヘッド/基板間検出手段と、上記描画ヘッドと被着色 基板との距離を調整する垂直調整手段と、上記被着色基 板上に形成されたアライメントマーク或いはブラックマ トリクスの位置、及び上記描画ヘッドから吐出されたイ ンクの着弾位置を検出する位置検出手段と、を少なくと も有し、上記複数の描画ヘッドから同時に複数色のイン クを被着色基板に吐出して複数色の画素を同時に描画す ることを特徴とするカラーフィルタ製造装置である。

【0013】本発明の第二は、上記本発明のカラーフィ ルタ製造装置によるカラーフィルタの製造方法であっ て、被着色基板の搭載手段にダミーの被着色基板を搭載 する工程と、ヘッド/基板間検出手段及び垂直調整手段 によって該ダミー被着色基板と描画ヘッドとの距離を調 整する工程と、位置検出手段により被着色基板上のアラ イメントマーク或いはブラックマトリクスを検出して、 該位置検出手段とダミー被着色基板との位置合わせを行 30 う工程と、描画ヘッドからダミー被着色基板にインクを 吐出する工程と、水平調整手段及び位置検出手段によ り、ダミー被着色基板上のインク着弾位置、アライメン トマーク或いはブラックマトリクスの変位を検出する工 程と、上記検出結果に基づいて、ヘッドユニット内にお いて各描画ヘッドの相対的位置及び各描画ヘッドの回転 を調整し、さらにヘッドユニットの回転を調整して各描 画ヘッドのノズルのピッチを着色ピッチと一致させる工 程と、上記ダミー被着色基板を被着色基板に交換する工 程と、該被着色基板と描画ヘッドとの距離が上記ダミー 被着色基板と描画ヘッドとの距離となるようにヘッド・ 基板間検出手段及び垂直調整手段によって調整する工程 と、位置検出手段により該被着色基板上のアライメント マーク或いはブラックマトリクスを検出して、被着色基 板と描画ヘッドとの位置合わせを、水平調整手段により 行う工程と、水平調整手段により被着色基板を描画へッ ドに対して相対的に移動させながら各描画ヘッドから被 着色基板にインクを吐出する工程と、を少なくとも有す ることを特徴とする。

### [0014]

【発明の実施の形態】以下に本発明の製造装置の一実施 形態を挙げて本発明を具体的に説明する。

【0015】図1は本発明のカラーフィルタの製造装置の一実施形態の構成を模式的に示す斜視図である。図中、1は装置搭載用の定盤、2は外部振動を遮断するための除振台、3は被着色基板5の搭載手段を兼ね、被着色基板5をX方向、Y方向に水平移動させるXYステージ、4はXYステージ3上に搭載され、被着色基板5をZ方向に垂直移動及び任意の角度で水平方向において回転させる θ・Zーチルトステージ、5は θ・Zーチルトステージ4に搭載された被着色基板、6は描画へッド、7は位置検出手段であるアライメント・着弾位置検出用光学系、8 a ~ 8 c はヘッド/基板間検出手段であるフォーカス検出用光学系である。

【0016】図2は、上記XYステージ付近の構成例を示す斜視図であり、図中の符号は図1と同じ部材を示す。

【0017】図1の構成において、描画ヘッド6はR、 G、Bに1本ずつ用意され、各描画ヘッド6には、複数 のノズルが直線状に配置されている。また、R、G、B で1セットの描画ヘッド6がヘッドユニットに配置さ れ、該ユニット内において、各描画ヘッドの位置及び傾 き (回転) はヘッド毎に独立して行うことができる。ま た、ヘッドユニットは着色面に平行な面内において回転 可能に構成されている。さらに、本構成においては、被 着色基板5の水平方向(X方向、Y方向、及び着色面に 平行な面内における任意の角度 θ での回転方向) の調整 (水平調整手段)を、X方向とY方向についてはXYス テージ3で、 $\theta$ 方向については、 $\theta$ ・Z-fルトステー ジ4で行う構成としている。従って、本構成の θ・Ζー チルトステージ4は、本発明にかかる垂直調整手段であ ると同時に、水平調整手段のうちの θ 方向調整手段でも ある。

【0018】また、本構成においては、ヘッドユニットは装置に固定され、描画ヘッド6に対する被着色基板5の相対的な移動は、被着色基板5を移動させるものとする。このようにヘッドユニットを固定することにより、被着色基板5上への塵埃の落下がなく、また、移動が高速になり生産性が向上する。

【0019】上記製造装置を用いたカラーフィルタの製造方法を以下に示す。

【0020】工程(1)

ダミーの被着色基板5を装置のθ・Zーチルトステージ4上に搭載する。ダミーの被着色基板5は、本来着色する被着色基板5と全く同じ構成を有し、通常ブラックマトリクスを備え、さらに、必要に応じてアライメントマークが形成されている。本発明において、被着色基板5と描画ヘッド6との位置合わせには該ブラックマトリクス或いはアライメントマークが用いられる。

50 【0021】工程(2)

フォーカス検出用光学系8a~8cにより描画ヘッド6 と被着色基板5との距離を測定し、該測定結果に基づい て、上記距離が所定の値になるように、 $\theta \cdot Z - \mathcal{F} \mathcal{V}$ ト ステージ4を上下方向に調整する。

## 【0022】工程(3)

アライメント・着弾位置検出用光学系7により被着色基 板5上に形成されたアライメントマーク或いはブラック マトリクスを検出し、その結果に基づいて、被着色基板 5と当該光学系7との位置合わせを行う。

#### 【0023】工程(4)

各描画ヘッド6よりインクを被着色基板5に吐出する。 【0024】工程(5)

XYステージ3によって被着色基板5を水平方向に移動 させ、アライメント・着弾位置検出用光学系 7 により、 被着色基板5上に形成されたアライメントマーク或いは ブラックマトリクスの変位と、上記インクの着弾位置と を検出する。この検出結果より、アライメント・着弾位 置検出用光学系7及びインクの着弾位置の座標が正確に 測定される。

# 【0025】工程(6)

工程(5)におけるインクの着弾位置の検出結果から、 本来着色すべき位置とのずれを算出し、ヘッドユニット 内における各描画ヘッド6の位置や回転をヘッド毎に調 整し、さらに、ヘッドユニットを適宜回転させて各描画 ヘッドのノズルのピッチと着色ピッチとを一致させる。 着色ピッチは、通常、R、G、Bの着色画素が順次配列 することから、ブラックマトリクスの開口部の3個分の ピッチに相当する。

# 【0026】工程(7)

を繰り返す。

# 【0027】工程(8)

ダミーの被着色基板5を製造用の被着色基板5に交換す

# 【0028】工程(9)

フォーカス検出用光学系8a~8c及びθ・Zーチルト ステージ4により、被着色基板5と描画ヘッド6との距 離を工程(2)において調整された距離になるように、 調整する。

# 【0029】工程(10)

アライメント・着弾位置検出用光学系 7 により被着色基 板5上のアライメントマーク或いはブラックマトリクス を検出し、被着色基板5と描画ヘッド6との位置合わせ をXYステージ3及びθ·Zーチルトステージ4により 行う。当該検出工程においては、複数の検出目標(アラ イメントマーク或いはブラックマトリクス)を複数の光 学系 7 で検出するものであっても、複数の検出目標を一 つの光学系 7 で X Y ステージ 3 で被着色基板 5 を移動さ せながら検出するものであっても良い。

#### 【0030】工程(11)

XYステージ3により、被着色基板5を描画ヘッド6に 対して走査方向に移動させながら、各描画ヘッド6から 被着色基板5にインクを吐出し、着色を行う。尚、イン クジェット方式においては、ノズルからのインクの吐出 方向が着色面の法線方向からずれる場合が多い。この様 子を図3に示す。図中、36は描画ヘッド、35、35 a、35bは着色面であり、矢印が吐出方向である。こ のように、インクの吐出方向が傾いている場合、被着色 基板5と描画ヘッド6との距離が変化すると(着色面3 10 5から35 a 或いは35 b にずれると)、インクの着弾 位置もずれるため、フォーカス検出用光学系8a~8c により、被着色基板5と描画ヘッド6との距離及び着色 面の傾きを検出し、該距離が一定となるように制御しな がらインクを吐出させることが望ましい。尚、精度によ っては、被着色基板5を装置に搭載した時点で当該距離 を測定し、補正して描画中は固定することも可能であ

【0031】被着色基板毎に工程(9)~(11)を繰 り返して連続してカラーフィルタを製造する。

【0032】また、本発明においては、上記工程(6) のヘッドユニット内における各描画ヘッド6の位置や回 転をヘッド毎に調整する工程を他の装置にて行い、製造 に用いる装置に当該ヘッドユニットを取り付けた後は該 ヘッドユニット全体での回転を調整するにとどめること により、製造効率を高めることができる。

# [0033]

20

【発明の効果】本発明によれば、複数のノズルを有する 描画ヘッドを複数用いたインクジェット方式により、3 色同時に且つ複数画素を同時に着色するため、工程数が 工程(3)に戻り、調整の必要がなくなるまで当該工程 30 少なく、効率よく且つ短時間でカラーフィルタの製造を 行うことができる。また、本発明では、被着色基板とイ ンクの着弾位置間の高精度な補正が行われるため、6自 由度方向全ての相対変位を一定に保つことができ、イン クの吐出方向が傾いた場合も含めて、高精度に生産性良 く描画することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカラーフィルタの製造装置の一実施形 態の構成を模式的に示す斜視図である。

【図2】図1の装置のXYステージ付近の構成例を示す 40 斜視図である。

【図3】インクの吐出方向の傾きの説明図である。

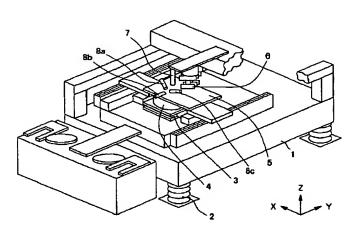
## 【符号の説明】

- 1 定盤
- 2 除振台
- 3 XYステージ
- **4** θ · **Z Z** テージ
- 5 被着色基板
- 6 描画ヘッド
- 7 アライメント・着弾位置検出用光学系
- 50 8 a ~ 8 c フォーカス検出用光学系

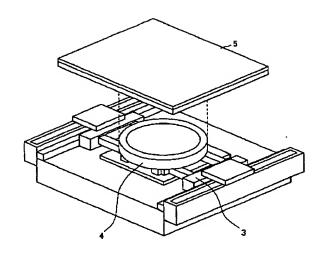
35、35a、35b 着色面

36 描画ヘッド





【図2】



【図3】

